



Wrocław, 10.09.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ

zapraszają na

PUBLICZNA DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

Mgr inż. Katarzyny Mroczkowskiej

w dniu **24 września 2019 r.** o godz. **10⁰⁰** we Wrocławiu
ul. Janiszewskiego 9, budynek **C-5**, sala nr **105**

Temat rozprawy:

Właściwości cienkich warstw tlenkowych indukowanych na powierzchni metali promieniowaniem laserowym

Promotor:

dr hab. inż. Arkadiusz Antończak, prof. uczelni
Politechnika Wroclawska

Drugi promotor:

prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł
Politechnika Wroclawska

Recenzenci:

dr hab. inż. Karol Janulewicz, prof. uczelni
Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. Bartłomiej Wierzba, prof. uczelni
Politechnika Rzeszowska



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Wydział Elektroniki
ul. Janiszewskiego 11/17
50-372 Wrocław

T: +48 71 320 25 31
+48 71 320 25 38
dziekanat_w4@pwr.edu.pl
www.weka.pwr.edu.pl

Politechnika Wroclawska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
www.pwr.edu.pl

T: +48 71 320 22 36
F: +48 71 320 63 45

REGON: 000001614
NIP: 896-000-58-51

Nr konta:
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

Rozprawa doktorska jest do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Wroclawskiej, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Streszczenie pracy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Elektroniki: <http://weka.pwr.edu.pl/pracownicy/postepowania-awansowe/postepowanie-o-nadanie-stopnia-naukowego-doktora>